Секция 1

Установлено, что наибольшие изменения в спектрах КРС при изменении состава кристалла LiNbO₃:Zn наблюдаются в области колебаний катионов (200-300 см⁻¹), находящихся в кислородных октаэдрах ВО₆ (B-Nb, Li, легирующий катион) и в области колебаний кислородных октаэдров (500÷900 см⁻¹), что свидетельствует об изменении порядка чередования основных, легирующих катионов и вакансий вдоль полярной оси кристалла и о незначительной деформации октаэдров при изменении его состава. По концентрационной зависимости ширин и интенсивностей линий обнаружено неравномерное вхождение катионов Zn²⁺ в структуру кристалла LiNbO₃, приводящее к скачкообразному анизотропному расширению кислородных октаэдров преимущественно вдоль полярной оси при увеличении концентрации Zn²⁺. При этом количество изломов в концентрационном поведении ширин линий (для «запрещенной» линии с частотой 630 см⁻¹ А₁(ТО) – пять изломов) существенно превышает количество порогов (два), известных из литературных данных. Показано, что элемент В³⁺ практически не входит в катионную подрешетку кристалла LiNbO3, но определенным образом структурирует расплав так, что кристаллы LiNbO₃:В характеризуется высокой структурной и оптической однородностью. Выяснение природы этого факта представляет несомненный интерес. По спектрам КРС и динамике угла раскрытия спекл-структуры индикатрисы ФИРС показано, что кристалл LiNbO₃:B(0.18 мол. % B₂O₃) характеризуется низким эффектом фоторефракции.

PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS OF THE TIGaS₂-TIFeS₂ SYSTEM

Mustafaeva S.N.¹, Asadov M.M.²

¹Institute of Physics, ANAS, pr. H. Javid 131, Baku AZ1143, Azerbaijan ²Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, ANAS, pr. H. Javid 113, Baku AZ1143, Azerbaijan mirasadov@gmail.com

The objectives of this work were to perform thermodynamic calculations and construct the phase diagram of the system TIGaS₂–TIFeS₂. The liquidus in the *T*–*x* phase diagram of the system under consideration comprises two primary crystallization regions: those of the solid solutions based on the endmembers TIGaS₂ and TIFeS₂. Its solidus includes one eutectic horizontal, situated at 953 K. The melting point of the TIGaS₂ compound, which has a structure made up of layers of chains, is 1165 K, and that of TIFeS₂, which has a chain structure, is 900 K. The phase diagram has one eutectic, with a melting point of 953 K. The eutectic composition is 80 mol % TIFeS₂ + 20 mol % TIGaS₂. We calculated the boundaries of the solid solutions in the *T*–*x* phase diagram of the system TIGaS₂–TIFeS₂ by the thermodynamic method. We obtained single crystals of solid solutions and to study their physical properties. The unit cell parameters of TIGaS₂ crystals (monoclinic symmetry, sp. gr. *C2/c*) are *a* =10.772, *b* = 10.772, *c* = 15.638 E, and B = 100.06°, and their density is c = 5.560 g/cm³. The ternary compound TIFeS₂ is a magnetic semiconductor. TIFeS₂ crystals have a chain structure (monoclinic symmetry, sp. gr. *C2/m* = C_{2h}^3) with the following unit cell parameters: *a* = 11.643, *b* = 5.306, *c* = 6.802 E, B = 116.75°, *Z* = 16.

ТЕПЛОВОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС – ПРИЧИНА ВЗРЫВНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНЫХ ПЛЁНОК

Шабловский О.Н. Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого *e-mail: shablovsky-on@yandex.ru*

Взрывная кристаллизация (ВК) наблюдается в пленках аморфных веществ, напыленных на подложку. Этот процесс инициируется локальным внешним воздействием – механическим или тепловым. Экспериментальные наблюдения показывают, что фронт кристаллизации движется скачкообразно, с периодическими остановками. Скорость фронта кристаллизации различных веществ достигает значений от 3 до 30 м/с, что в несколько раз превышает максимальную линейную скорость роста. В экспериментальной работе [1] указано, что для объяснения данного явления нужно учесть распределенные в объеме аморфной фазы зародышевые («горячие») центры кристаллизации. В данном докладе построена модель взаимодействия фазовой границы с центрами кристаллизации и определены условия возникновения тепловой неустойчивости в аморфной фазе. Теоретический анализ основан на уравнении теплопроводности с объемным источником энергии специального вида. Для случая стационарно возбужденных «горячих» центров показано, что на конечном удалении от фазовой границы, в окрестности координаты $x = x_*$ возникает тепловой параметрический резонанс, который и является причиной большой эффективной скорости распространения фронта ВК. Действительно, наличие

Секция 1

резонансной ситуации означает, что новый фронт кристаллизации формируется спонтанно впереди исходного фронта. Значит, новый фронт начинает распространяться при $x > x_*$ раньше, чем исходный

фронт достигнет значения $x = x_*$. После появления нового фронта кристаллизации процесс периодически повторяется. Именно этим объясняется пульсационный характер распространения фазовой границы ВК. Дано аналитическое описание теплового поля между фазовой границей и бегущей перед ней волной возбуждения «горячих» центров. Вычислено пороговое (критическое) значение частоты расположения этих центров. Для сверхкритических частот процесс возбуждения устойчив. В интервале докритических частот фазовая граница обгоняет волну возбуждения, и происходит накачка энергии «горячих» центров в аморфную фазу – процесс неустойчивый. Вычислена нижняя граница производства энтропии для устойчивого волнового режима возбуждения «горячих» центров. Данная работа является продолжением исследований [2, 3].

- 1. Н.М.Богданов, В.П.Коверда, В.Н.Скоков, А.А.Дик, В.П.Скрипов. Доклады АН СССР, 1987, **293**, № 3, 595 598.
- 2. O.N.Shablovsky. Crystallography Reports, 2005, 50, № 1, 62 67.
- 3. О.Н.Шабловский, Д.Г.Кроль. Неравновесные тепловые структуры в средах с источниками энергии. Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2013, 208 с.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ ПЕРОВСКИТА И МЕЛИЛИТА В СТЕКЛАХ НА ОСНОВЕ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ

Сычева Г.А. Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия Sycheva_galina@mail.ru

Фундаментальными характеристиками зарождения кристаллов в стеклообразующих расплавах являются: стационарная скорость зарождения кристаллов, $I_{\scriptscriptstyle cm}$, стационарная скорость их роста, $U_{\scriptscriptstyle cm}$, время нестационарного зарождения, τ , его мерой на опыте является время индукционного периода $t_{\text{инд}}$ $(t_{nud} = \tau \pi^2 / 6)$, и температурные зависимости этих величин. В работе исследованы фундаментальные характеристики зарождения кристаллов катализирующей фазы перовскита (CaO·TiO₂), на котором затем происходит зарождение основной фазы - мелилита (твердого раствора геленита 2CaO·Al₂O₃·SiO₂ в окерманите 2CaO·MgO·2SiO₂) [1] и получены температурные зависимости стационарных скоростей зарождения и роста катализирующей и катализируемой фаз. Определение I_{ст} проводилось методом проявления: предварительной термообработки стекла при низкой температуре Т, с последующим проявлением при более высокой температуре проявления $T_{np} > T$ до размеров, фиксируемых оптическим микроскопом. Значение I_{cm} определялось из экспериментально найденных зависимостей числа кристаллов n(t) как тангенс угла наклона стационарного участка этих зависимостей от времени выдержки стекла при каждой температуре выдержки. Скорость роста кристаллов определялась методом закалки образцов. С помощью электронного микроскопа для кристаллов перовскита и оптического микроскопа Jenaval для кристаллов мелилита в объеме образца находили кристаллы максимального размера и измеряли их размеры. В случае сферических частиц мелилита скорость их роста U определялась из соотношения $U = dR_{max}/dt'$, где t'- время выдержки стекла при температуре проявления. В случае кубических кристаллов перовскита U определялась по изменению среднего размера, определяемого как полусумма радиусов описывающего кубический кристалл перовскита и вписанного в него. tинл для каждой температуры Т находились пересечением продолжения линейного участка зависимостей n(t) с осью времени t.

Параметры зарождения и роста кристаллов перовскита и мелилита приведены в таблице.

перовскит				мелилит			
зарождение		рост		зарождение		рост	
$I_{\rm ct}(T_m)$, мм ⁻³ мин ⁻¹	$T_m,^{\circ}C$	$I_{\rm ct}(T_m),$ мм ⁻³ мин ⁻¹	$T_m,^{\circ}\mathrm{C}$	$I_{\rm ct}(T_m)$, мм ⁻³ мин ⁻¹	T_m , °C	$I_{\rm ct}(T_m)$, мм ⁻³ мин ⁻¹	T_m , °C
2000	740	2.27	860	0.33	915	11.1	950

1. Г.А. Сычева, И.Г. Полякова. *Ж. физ. и хим. стекла*, 2013, **39**, 370-386.